

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-140077

(P2000-140077A)

(43) 公開日 平成12年5月23日 (2000.5.23)

|                            |      |              |             |
|----------------------------|------|--------------|-------------|
| (51) Int. Cl. <sup>7</sup> | 識別記号 | F I          | キーワード (参考)  |
| A 6 1 L 2/20               |      | A 6 1 L 2/20 | J 4 C 0 5 8 |
| 2/18                       |      | 2/18         |             |

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 6 頁)

|           |                            |          |  |
|-----------|----------------------------|----------|--|
| (21) 出願番号 | 特願平10-325418               | (71) 出願人 | 000000099<br>石川島播磨重工業株式会社<br>東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号           |
| (22) 出願日  | 平成10年11月16日 (1998. 11. 16) | (72) 発明者 | 谷津 健司<br>東京都江東区豊洲三丁目 1 番 15 号 石川島<br>播磨重工業株式会社東ニテクニカルセンタ<br>ー内 |
|           |                            | (72) 発明者 | 水野 智夫<br>東京都江東区豊洲三丁目 1 番 15 号 石川島<br>播磨重工業株式会社東ニテクニカルセンタ<br>ー内 |
|           |                            | (74) 代理人 | 100068021<br>弁理士 網谷 信雄   |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微生物殺滅装置

(57) 【要約】

【課題】 加湿によって殺滅効果を高めつつ結露を防止する微生物殺滅装置を提供する。

【解決手段】 加湿されたオゾンガスを用いて微生物を殺滅する殺滅槽 2 と、殺滅に用いるときのオゾンガスの温度よりも低い露点を持つように加湿したオゾンガスを上記殺滅槽 2 に供給する加湿オゾンガス供給手段 3 とを備えた。殺滅時にオゾンガスが結露することがない。

